PATENT ABSTRACT OF JAPAN

Patent Publication No.: JPS 59-14735 B

Date of publication of application: 1984. 4. 5

Application No.:

IPS 49-115853

Date of filing:

1974. 10. 7

(54) Title: A method for treating a photosensitive material

(57) Abstract:

Claim 1: A method for treating a photosensitive material, wherein the photosensitive material is treated in a presence of at least one selected from the polymers represented by the following Chemical Formula 1:

$$\begin{array}{c|c}
H \\
\downarrow \\
\oplus \\
C \\
C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
\downarrow \\
H
\end{array}$$

Chemical Formula 1

wherein

A represents C_2 - C_{18} alkylene, alkenyl, arylene, aralkylene, aryleneakylene, - R_1COR_2 -, $R_3COR_4COR_5$ -, - $R_6(OR_7)$ m-, - $R_8COOR_9OCOR_{10}$ -, - $R_{11}OCONHR_{12}NHCOOR_{13}$ -, - $R_{14}CONHR_{15}NHCOR_{16}$ -;

B represents merely connected bonding, -NHCOR₁₇CONH-, or a group selected from A, in which R_1 - R_{17} represent C_1 - C_{10} alkylene or phenylene, m is an integer of 1-4;

 Z_1 and Z_2 are non-metal atom group for producing a 5 or 6 membered ring, (it may be

:≡₩-

connected with B in a form of a quaternary ammonium salt x^{Θ})

 X^{Θ} is anion; and

n represents a positive integer.

⑩特 許 公 報(B2) 昭59-14735

€Int.Cl.³	識別記号	庁内整理番号	2000公告 日	昭和59年(1984) 4 月	15日
G 03 C 5/00 1/82 B 01 D 19/04 C 09 K 3/16	104	6771—2H 7124—2H 8314—4D 6561—4H	発明の数		全12頁)

69写真感光材料の処理方法

②特 願 昭49-115853

②出 願 昭49(1974)10月7日

⑥公 開 昭51—42535 ④3昭51(1976) 4月10日

⑦発 明 者 村松 敏夫日野市さくら町1番地 小西六写 真工業株式会社内

1

⑦発 明 者 永安 浩一 日野市さくら町1番地 小西六写 真工業株式会社内

⑦発 明 者 木村 正幸 日野市さくら町1番地 小西六写 真工業株式会社内

⑦発 明 者 寺田 定次 日野市さくら町1番地 小西六写 真工業株式会社内

⑦発 明 者 間山 正義日野市さくら町1番地 小西六写 20真工業株式会社内

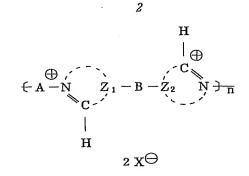
①出 願 人 小西六写真工業株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2

個代 理 人 桑原 義美

動特許請求の範囲

1 下記一般式で示される重合体から選ばれる少なくとも一種の存在下に処理することを特徴とする写真感光材料の処理方法。

一般式



10 〔式中Aは炭素数2乃至18のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、アリーレン基、アラルキレン基、アリーレン基、-R1 COR2-基、-R3 COR4 COR5- 基、-R6 ←OR7 + 基、-R8 COOR9 OCOR10- 基、
15 -R11 OCONHR12 NHCOOR13- 基、-R14 CONHR15 NHCOR16-基: Bは単なる結合手、-NHCOR17 CONH-基あるいはAから選ばれる其(なだしR) 乃至R-は炭素数1乃至

合手、 $-NHCOR_{17}CONH$ - 基あるいはAから選ばれる基(ただし R_1 乃至 R_{17} は炭素数 1 乃至 1 0のアルキレン基またはフエニレン基で、mは 1 乃至 4 の整数を表わす。); Z_1 及び Z_2 は -N=CH - 基と共に 5 または 6 員環を形成する

⊕ に必要な非金属原子群(三N −なる4 級塩の形で | X⊖

Bに連結していてもよい。); X^{Θ} はアニオン; nは正の整数を表わす。〕。

発明の詳細な説明

本発明は写真感光材料の処理方法に関するもの である。

写真感光材料中には各種の界面活性剤が使われていることは周知のとおりであるが、このような写真感光材料を現像処理すると種々の界面活性剤が処理液中に流出し蓄積することによつて泡立ちを生ずるために種々の障害を起すことがある。例えば写真感光材料の現像所における現像、停止、硬膜、脱銀、定着またはこれらの複合処理は補充

25

30

液を注加することにより長時間連続して行われることが多いが、処理液の攪拌が激しい場合には処理液が著しく起泡し、このため隣接浴への処理液の混入、オーバーフローによる浮遊異物の除去不完全など作業上大きな支障をきたす。また泡が写真感光材料の感光乳剤面に附着すると現像ムラ、定着不完全、停止不完全などが起り、いわゆる処理ムラを生ずる。このような欠陥を防止する手段として消泡剤を処理液中に添加することが一般に行われている。

これまでに知られている消泡性物質としては、 シリコーン系、ポリグリコール系、ポリエーテル 系など多くの化合物があるが、一般に消泡効果の すぐれているものは水に不溶または難溶のものが 多く、溶媒として水を使用する処理液中に添加し 15 た場合、均一に分散することがむずかしい。この ため感光乳剤面に附着し、あるいは処理液中に凝 集沈澱することによつて消泡効果が低下し、処理 ムラや汚染の発生、写真特性の変動などを十分に 防止することが困難である。また水溶性の消泡性 20 物質もないではないが、十分な効果をあげるには 処理液中にかなり多量に含有させなければならず、 このため、かかる処理液で処理された写真感光材 料の写真特性を劣化せしめたり、その他写真感光 材料に好ましくない影響を与え易く、一方これら 25 の障害を避けるために使用量を少なくすれば十分 な消泡効果を得ることができないなど、期待する 効果が十分得られないのが実情である。

本発明は、このような実情に鑑み処理液中に容易に溶解し、かつ十分な消泡効果を示し、処理の進行と共にその消泡効果を失わない消泡剤を用いて写真感光材料を処理する方法を提供することを目的とするものである。

本発明者は、広範な探索研究の結果、下記一般 式で示される構造を有する重合体が、前記目的に 35 対して有効な特性を具備したものであることを見 出した。

一般式

$$\begin{array}{c|c}
H \\
\downarrow \oplus \\
C & X \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & X \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & X \\
\end{array}$$

〔式中Aは炭素数2乃至18のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、アラルキレン基、アリーレンスルキレン基、-R1COR2-基、

- $-R_3 COR_4 COR_5 -$ 基、 $-R_6 \leftrightarrow OR_7 \rightarrow_m$ 基、
- -R₈ COOR₉ OCOR₁₀ 基、
- -R₁₁ OCONHR₁₂ NHCOOR₁₃ 基、

 $-R_{14}$ CONH R_{15} NHCO R_{16} -基;B は単なる結合手、-NHCO R_{17} CONH - 基あるいはAから選ばれる基(ただし R_1 乃至 R_{17} は炭素数1乃至10のアルキレン基またはフエニレン基で、mは1 乃至4 の整数を表わす。); Z_1 及び Z_2 は-N= CH - 基と共に5 または6 員環を形成する

に必要な非金属原子群(≡N-なる4級塩の形で

$$X \ominus$$

Bに連結していてもよい。): X^{Θ} はアニオン; nは正の整数を表わす。〕

すなわち、本発明の目的は、前記一般式で示される重合体から選ばれる少なくとも一種の存在下に写真感光材料を処理する方法において達成された。

本発明の好ましい一実施態様によれば、本発明に係る重合体を写真用各種処理液中に添加含有せしめることにより、写真感光材料を処理する際に生じる消泡を有効に抑制することができる。また従来のこの種の高分子抑泡剤に見られた、処理によつて残滓を生じ、液がにごる、滓がフイルムに付着する欠点も解決できる。そしてその結果、従来の高分子抑泡剤よりも高い濃度で使用することが可能である。

さらにまた本発明の別の実施態様によれば、本 発明に係る重合体を写真感光材料中に含有せしめ ることにより、同様に処理における起泡を抑制す 35 ることができる。さらにまた本発明に係る重合体 を写真感光材料を構成する層、特に好ましくは最 外層に適用することにより、感光材料の製造に際 して発生する帯電を有効に防止することができる。 即ち本発明に係る前記一般式で示される重合体を 40 写真材料に適用すると、従来の帯電防止剤に比較 して、経時あるいは湿度に対して安定に表面比抵 抗を減ずることが可能であり、かかる効果を有す る本発明に係る重合体は、従来知られているこの 種の化合物と比較しても、著しく優れた性能を有

6

するものである。

次に前記一般式で示される重合体の体表的な具※

※体例を列挙するが、本発明に用いる重合体はこれ らによつて限定されるものではない。

(1)

(2)

$$\begin{array}{c|c} \in CH_2 & \bigoplus & CH - CH & \bigoplus & N & \bigoplus \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$$

 $_{2 \text{ Br}}$

(3)

(4)

$$\leftarrow \text{CH}_2 \text{ COOCH}_2 \text{ CH}_2 \text{ OCOCH}_2 - \text{N} \longrightarrow \text{CH} = \text{CH} - \text{CH} \longrightarrow \text{N} \longrightarrow \text{N}$$

2 C 1⊖

(5)

$$\begin{array}{c} & \bigoplus \\ & \in \operatorname{CH}_2\operatorname{CH}_2\operatorname{COCH}_2\operatorname{CH}_2\operatorname{CH}_2 \\ & \bigoplus \\ & \cong \\ \\ & \cong \\$$

8

⊖ 2 B r

(7)

(8)

$$\begin{array}{c} \leftarrow \text{CH}_2 \text{ COOCH}_2 \text{ CH}_2 \text{ OCOCH}_2 & \bigoplus \\ & \leftarrow \\ & \leftarrow$$

(9)

$$\begin{array}{c|c} \leftarrow \text{CH}_2 \text{ COCH}_2 & \bigoplus \\ & \sim \\ \\ & \sim \\ & \sim \\ \\ & \sim \\ & \sim \\ \\ & \sim \\$$

(10)

$$\begin{array}{c} \leftarrow \text{CH}_2 \text{ CH} = \text{CHCH}_2 \xrightarrow{\bigoplus} \text{CH} = \text{CH} \xrightarrow{\bigoplus} \text{N} \xrightarrow{n} \\ & \xrightarrow{2 \text{ C1}} \end{array}$$

(1 1)

$$\begin{array}{c} \leftarrow (\ \text{CH}_2\)_6 - \text{N} \\ & \leftarrow \\ - \text{CH}_2\ \text{CH}_2\ \text{O}\ \text{CONH} - (\ \text{CH}_2\)_6 - \text{NHCOOCH}_2\ \text{CH}_2 \\ & \leftarrow \\ & \odot \\ & 2\ \text{Br} \end{array}$$

10

$$\leftarrow \text{CH}_2 \longrightarrow \text{CH}_2 \cap \text{$$

(14)

$$\begin{array}{c} \leftarrow \text{CH}_2 \text{ CONH} - (\text{CH}_2)_3 - \text{NHCOCH}_2 - \text{N} \\ & \stackrel{\bigoplus}{\longrightarrow}_{\overline{n}} \\ & \stackrel{\bigoplus}{2 \text{ C} 1} \end{array}$$

(15)

(16)

(17)

12

本発明にかかるこれらの重合体は、例えば2官能性ハライドと2官能性3級アミンを逐次的にメンシュトキン反応させ、4級化をともなう重合により合成することができる。

なお、2・4・6ートリス(ジメチルアミノメチル)フエノールの如き多官能性アミンを1部加え部分的に側鎖を有するポリカチオンとして分子量を増した重合体も本発明には有用である。

次に具体的合成例を以下に示す。

合成例 1

(例示化合物(2))

 C
 H
 N
 Br

 計算値
 5 0.0 2
 4.2 0
 5.8 3
 3 3.2 8

 分析値
 4 9.8 3
 4.5 2
 5.6 7
 3 3.0 5

 合成例
 2

(例示化合物(6))

1・10ージプロモデカン15 分、 r・rージピリジール7.8 分をN・Nージメチルホルムアミト50mlに溶解し、60℃で20時間反応せしめた後、生成した固形物をアセトンで洗滌し、減圧 30下に乾燥して21.5 分の目的物を得た。この化合物0.5 %濃度の0.1 モル食塩水(25.0±0.2℃)における比粘度(ηSP)は0.0285であつた。この化合物は元素分析値の測定等より例示化合物(6)である。

元素分析 分子式(C₂₀ H₂₈ N₂ Br₂)_n
C H N Br
計算値 5 2.6 4 6.1 8 6.1 4 3 4.9 9
分析値 5 2.2 9 6.4 5 6.0 1 3 4.8 1
合成例 3

(例示化合物(8))

ビス(クロルアセチル)エチレングリコール 21.5 f、1・3 ージー4 ピリジールプロパン 19.8 f をメタノール150 mlに溶解し、60℃ で20時間反応せしめた後、減圧下に濃縮し200㎡のエーテル中に加えて沈澱物を得た。これを分離した後アセトンで洗滌し、減圧下に乾燥して40.3分の目的物を得た。この化合物の0.5%濃度の0.1モル食塩水(25.0±0.2℃)における比粘度(7SP)は0.0524であつた。この化合物は元素分析値の測定等より例示化合物(8)である。

元素分析 分子式(C₁₉ H₂₂ N₂ O₄ Cl₂)_n
C H N Cl
計算値 5 5.2 1 5.3 6 6.7 8 1 7.1 6
分析値 5 4.9 5 5.6 7 6.5 8 1 6.8 8

(例示化合物(9))

15 1・3ージクロロアセトン12.7 分、1・3ージー4ーピリジールプロパン19.8 分を100mlのメタノールに溶解し、60℃で20時間反応せしめた後、減圧下に濃縮し、200mlのエーテル中に加えて沈澱物を得た。これを分離後アセトンで洗滌し減圧下に乾燥して32.2 分の目的物を得た。この化合物の0.5%濃度の0.1モル食塩水(25.0±0.2℃)における比粘度(7SP)は0.0684であつた。この化合物は元素分析値の測定等より例示化合物(9)である。

 5
 元素分析値
 分子式(C₁₆ H₁₈ N₂ O Cl₂)_n

 C
 H
 N
 Cl

 計算値
 5 9.0 8
 5.5 8
 8.6 2
 2 1.8 0

 分析値
 5 8.8 4
 5.9 0
 8.3 9
 2 1.4 6

 合成例
 5

(例示化合物(12))

1 - (β-オキシエチル) イミダゾール 2 2.4 8、1・6 - ヘキサメチレンジイソシアネート 1 6.8 分を脱水したトルエン 2 0 0 ml中で 1 0 0 ℃ 8 時間反応せしめた後、滅圧下に濃縮し、N・ 35 N-ジメチルホルムアミド 2 0 0 ml中に加え、引き続きパラキシリレンクロライド 1 7.5 分を加え 7 0 ℃で 2 0 時間反応せしめた後、滅圧下に濃縮し 2 0 0 mlのエーテル中に加えると、沈澱物が得られた。これを分離した後アセトンで洗滌し滅圧 5 れた。これを分離した後アセトンで洗滌し減圧 40 下に乾燥して 5 1.3 分の目的物を得た。この化合物の 0.5 %濃度の 0.1 モル食塩水(2 5.0 ± 0.2 ℃)における比粘度(7 SP)は 0.0 0 2 5 であった。この化合物は元素分析値の測定等より例示化合物(2)である。 元素分析值 分子式(C₂₆ H₃₆ N₆ O₄ C₁₂) n

C \mathbf{H} C1N 計算値 55.02 6.39 1 4. 8 1 1 2.4 9 分析値 54.85 6.81 14.22 12.01 合成例 6

(例示化合物(4))

1 · 3 ージーN · N'クロロアセチルアミノプロ パン 2 2.7 8、コハク酸 ージー 4 ーピリ ジンプロ ピルエステル35.68をN・Nージメチルホルム 後、減圧下に濃縮し300元のエーテル中に加え 沈澱物を得た。これを分離した後アセトンで洗滌 し滅圧下に乾燥して52.29の目的物を得た。こ の化合物の0.5%濃度の0.1モル食塩水(25℃ ±0.2℃)における比粘度(ηSP)は0.0132 であつた。この化合物は元素分析値の測定等より 例示化合物(14)である。

元素分析 分子式(C₂₇ H₃₆ N₄ O₆ Cl₂)_n \mathbf{H} C N 計算値 55.57 6.22 9.60 12.15 20 分析値 5 5.2 1 6.5 5 9.28 1 1.9 1 合成例 7

(例示化合物(16))

1・3ジクロルアセトン12.78、N・N-4 ーピリジールコハク酸アミド27分をN・Nジメ 25 用各種処理液中に添加含有せしめることによつて チルホルムアミド200㎡に溶解し、60℃で 20時間反応せしめた後、減圧下に濃縮し200 mlのエーテル中に加えて沈澱物を得た。これを分 離した後アセトンで洗滌し減圧下に乾燥して 3 9.5 8の目的物を得た。この化合物の0.5%濃 30 度の0.1モル食塩水(25℃±0.2℃)における 比粘度(η_{SP})は0.0087であつた。この化合 物は元素分析値の測定等より例示化合物低である。 元素分析 分子式(C₁₇ H₁₈ N₄ O₃ C l₂)_n

H C1計算値 51.40 4.57 1 4.1 0 17.85 分析値 51.06 4.90 13.97 1747 合成例 8

1・3ジクロロアセトン12.7 8、1・3 -ジ -4-ピリジールプロパン1 9.8 Fおよび2・4・40 ネ式長尺現像、リール巻現像、スプレー式現像な 6 トリス (ジメチルアミノメチル)フエノール 0.2659を200mlのN·N-ジメチルホルム アミドに溶解し60℃で20時間反応せしめた後 生成した固形物をアセトンで洗滌し、減圧下に乾

14

燥して 3 2.5 θ の目的 物を得た。 ηςρ = 0.2 3 6 5 この化合物は例示化合物(2)の合成時に 第3成分として3官能性アミンを1部加えたもの であるが、例示化合物(2)より大巾に高分子化され 5 ている。

なお、本発明において使用する重合体は、ハロ ゲンイオンをアニオンとするものが合成法上得易 いが、これをさらに他の有機または無機のアニオ ンに置換することも容易であり、これを用いても アミド500πℓ中で60℃25時間反応せしめた 10 同様に本発明の目的とする効果を得ることができ る。例えば弗素で置換されたアルキル基を含むカ ルボン酸もしくはスルホン酸などをアニオンとす るものは有効であり、またこれらのアニオンを共 存させてもよい。

> また本発明には、例えば2・4・6ートリス 15 (ジメチルアミノメチル)フエノールの如き多官 能性アミンを用いることにより、部分的に側鎖を 有する重合体も有効であり、本発明はこれらをも 包含するものである。

本発明に使用する上記の如き重合体は、その目 的から明らかなように処理浴中に蓄積される発泡 性物質の量に比例して処理浴中に存在せしめるの が好ましい。

本発明においては、本発明に係る重合体を写真 目的とする効果が奏されるが、適要できる処理液 としては、白黒およびカラー写真感光材料の前硬 膜液、中和液、現像液、停止液、硬膜液、漂白液、 定着液などの各種処理液および一浴現像定着液、 漂白定着液などの複合液を挙げることができる。 上記重合体をこれらの液に添加する方法としては、 直接処理液に添加してもよく、また処理剤キット 中に添加してもよい。

その際、重合体の処理液への添加量には、特に 35 制限はないが、処理液1ℓ当り0.005~0.5 € で写真性能上何らの障害を生じることなしに、実 質上の障害となるような泡の発生を十分防止する ことができる。

本発明の方法が適用される処理形態としてはシ どの全ゆる形態の現像処理が挙げられる。また処 理液の攪拌方法としては液循環、機器による攪拌、 窒素または空気などの気泡通入、液の噴射、写真 感光材料の移動振動、回転など一般に行われてい

る全ての方法が含まれる。

また本発明において、前記一般式で示される重 合体を写真感光材料中に含有せしめるには、これ らの重合体を単独でもしくは2種以上を混合して 適当な溶媒、例えば水、有機溶媒もしくはこれら の混合溶媒に溶解し、またはゼラチン水溶液に溶 解もしくは分散して 0.0 1~10%程度の溶液を 調整し、この溶液を写真感光材料の表面に被着含 有せしめるのが最も簡便である。

被着する手段としては、例えば、塗布、噴霧、 浸漬など全ゆる手段が適用できる。重合体の被着 量は、写真感光材料の種類や用途、あるいは支持 体であるプラスチックフイルムの種類等によつて 異なり特に制限はないが、一般には1平方メート ル当り3~300 mgを被着含有せしめることによ 15 つて本発明の目的とする抑泡効果および十分な帯 電防止効果が奏される。

重合体をプラスチツクフィルムに被着せしめる には、上記のように重合体の溶液およびゼラチン 分散液もしくは溶液を用いるほかに重合体を誘導 20 体ゼラチンポリビニルアルコール、コロイド状ア ルブミン、セルロース誘導体等の適当な結合剤中 に溶解もしくは分散せしめ、これを写真感光材料 もしくはプラスチツク支持体上に塗布して設層す にはさらに必要に応じて他のカチオン性重合体、 可塑剤、酸化防止剤、着色剤、マット剤など、写 真感光材料に通常用いられる種々の添加薬品を含 有させることができる。

本発明に係る重合体を写真感光材料中に存在せ 30 しめた場合には、前述の如く抑泡効果のみならず、 感光材料の帯電を有効に防止できるが、その際重 合体は感光材料を構成するいずれの層に添加含有 せしめられていても本発明の効果は奏されるが、 抑泡効果と帯電防止効果を同時にかつ十分有効に 35 奏させるためには、重合体は写真感光材料の最外 層、例えば保護層あるいはバツキング層に添加含 有せしめるのが望ましい。また帯電防止性能が重視 される場合には、感光材料の最外層のみならず下 引層の表面に被着含有せしめることも好ましいと 4 とである。

本発明が適用し得る写真感光材料用の支持体は、 例えば三酢酸セルロースフイルム、ポリエチレン テレフタレートなどのポリエステルフイルム、ポ

リカーポネートフィルム、ポリスチレンフィルム、 ポリオレフインフイルムなどであり、さらにこれ らのフイルムを構成基材として他の層を設けた複 合材料としてのプラスチックフィルムである。

本発明を適用した写真感光材料は、卓越した帯 電防止性能を有し、低湿度における帯電防止性能 の低下が少ない優れた帯電防止特性を有するのみ ならず、写真性能になんらの悪影響も生じない。

本発明の方法が適用できる感光材料としては、 10 白黒およびカラーのネガフイルム、ならびに反転 ポジフイルム、または印画紙などの通常の処理過 程で処理されるものの他に、拡散転写法、直接反 転法、銀色素漂白法、安定化法などによる各種の 感光材料が含まれる。

次に試験例および実施例を挙げて、本発明に使 用する重合体の消泡性および帯電性について具体 的に説明する。

試験例 1

下記処方[1]で示されるカラーフイルム用現 像液および 下記処方皿で示される停止定着液 に、写真感光材料から流出する起泡性界面活性剤 に相当する化合物として界面活性剤A(ドデシル ベンゼンスルホン酸ナトリウム)および界面活性 剤B(プチルフエノキシポリエチレングリコール ることもできる。これらの重合体を含有する層中 25 スルホン酸)を添加し、さらに消泡剤として例示 化合物(2)、(6)、(8)、比較化合物 A [ポリトリメチ ル (ビニルオキシメチル) アンモニウムーP ート ルオールスルホネート(平均分子量50000)] および比較化合物 B〔ポリー4 ーピニルーNーア セトニトリルピリジニウムプロマイド (平均分子 量30000)〕を添加して下記第1表に示され る処方の試料8種を調整し、振盪法によりそれぞ れの液の起泡度を測定した。

処方(I)

	水	8	0	0	тl
	ベンジルアルコール			3. 8	тl
	ヘキサメタリン酸ナトリウム			2. 0	д
40	亜硫酸ナトリウム(無水)			2. 0	Я
	炭酸ナトリウム(1水塩)		5	0. 0	Я
	臭化カリウム			1. 0	д
	水酸化ナトリウム(10%水溶液)			5. 5	тl

4 -アミノー3 -メチルーN -エチ ルーNー(メチル -スルホンアミド	5.	0 <i>F</i>	※チオ硫酸ナトリウム(5水塩)	1 0 0	Я
エチル) - アニリン3/2 H ₂ SO ₄ 1 水塩			亜硫酸ナトリウム(無水)	1 0	Я
水を加えて	1	l.	氷酢酸	2 0	$m\ell$
Nemz C	-	.5	カリ明ばん	1 0	д
処方III			水酸化ナトリウム	7.	5 <i>F</i>
7k	600	mℓ ×	水を加えて	1	ℓ

第 1 表

試料番号 処方	1	2	3	4	5	6	7	. 8
処方(1)	1 <i>l</i>	1 l	1 <i>l</i>	1 <i>l</i>	1 l	_	_	
処方(11)					_	1 <i>l</i>	1 ℓ	1 <i>l</i>
界面活性剤A (1%水溶液)	0.5 mℓ	0.5 ml	0. 5 ml	1.5 mℓ	1.5 mℓ			
界面活性剤 B (1%水溶液)						3 ml	3 ml	3 ml
消泡剤 (1 %水溶液)		例示(2) 0.1 ml	比較化合物 A 0.5 ml		例示(6) 0.5 ml	_	例示(8) 1 ml	比較化合物 B

適用した振盪測定方法は、表面を清浄にした内 径20mmの試験管に試料液20mlを採取し密栓し、25 および(8)を添加した試料の泡立ちは少なく、また 10秒間に30回25cmの上下動を行い、10秒、 30秒、60秒、120秒後の泡高を測定するも のであり、その測定結果は第2表の如くであつた。

第

試料番号	振盪起泡後の時間(秒)						
八件 任 万	1 0	3 0	6 0	1 2 0			
1	泡高 20mm	泡高 1 4 mm	泡高 1 2 mm	泡高 1 2 mm			
2	0 mm						
3	1 2 mm	1 0 mm	9 mm	8 mm			
4	3 3 mm	3 3 mm	3 0 mm	2 9 mm			
. 5	0 mm	·····	*****	į			
6	2 5 mm	2 1 mm	1 8 mm	1 7 mm			
7	O mm	_					
8	1 0 mm	8 mm	7 mm	7 mm			

第2表から明らかなように、例示化合物(2)、(6) その泡も極めて急速に消滅し、さらに液面に滓が 生じることもなかつた。なお、例示化合物Aおよ び比較化合物Bを添加した試料においても消泡効 果は認められるが、本発明の例示化合物を添加し 30 た試料に較べるとその効力は小さく、且つ液面や 試験管に滓が生じた。

試験例 2

第3表に示す如く、カチオン性帯電防止剤各々 0.3 8をメタノール 7 0 元 アセトン 3 0 元 の混 35 合溶媒に溶かし、三酢酸セルロースフイルムに同 一条件で塗布乾燥して帯電防止された三酢酸セル ロースフイルムを得た。

各々の試料につき25℃で55%R Hおよび 20%RHに十分調湿しそれらの表面比抵抗を測 40 定した。その結果を第3表に示す。

試料	用いた帯	表面比抵抗Ω				
F V11	電防止剤	55%RH	20%RH			
1	ポリー4 ービニ ルピリ ジンのク ロロアセトン付 加 4 級塩	5 × 1 0 ⁹	6 × 1 0 11			
п	ポリービニルベ ンジルトリメチ ルアンモニウム クロライド	3 × 1 0 ⁸	4 × 1 0 10			
^	ポリージエチル アミノエチルメ タクリレートの ジメチル硫酸付 加 4 級塩	8×10 ⁸	9 × 1 0 ¹¹			
=	例示化合物(2)	4 × 1 0 8	2 × 1 0 9			
ホ	例示化合物(8)	8 × 1 0 8	5 × 1 0 9			
~	例示化合物(12)	3 × 1 0 10	4 × 1 0 11			
ト	例示化合物(14)	5 × 1 0 9	3 × 1 0 10			

以上のように本発明にかかる化合物を加工した 試料ニ、ホ、へ、トの表面比抵抗は何れも比較試 料イ、ロ、ハに比べはるかに湿度への依存が小さ 2 くなつていることがわかる。

実施例 1

空素ガス通気攪拌方式のハンガー自動現像機2
台を用い、一方の現像液槽に前記処方(I)で示されるカラーフイルム用現像液を入れ、他方の現像液
での、5 mlを添加したカラーフイルム用現像液を入れた。その他、両方の現像機の停止液槽、硬膜液で、漂白液槽および定着液槽には、それぞれ同一処方の処理液を入れ、それぞれの現像液でカラースイルムを連続的に処理したところ、処方(I)を用いた現像液は次第に泡立つようになり、処理されたカラーフイルムに現像ムラを生ずるようになったが、例示化合物(6)を添加した現像液は長時間連続して処理を行なつても泡立ちはほとんど生ぜず、40また滓が浮いてくることもなく、常に良好な現像を行なうことができた。

なお、各処理液の濃度は補充により常時変化しないように調整した。

実施例 2

白黒印画紙用自動現像機2台を用い、それぞれ の現像液槽にアルカリ剤として炭酸ナトリウムを 含む下記処方仰で示される白黒印画紙用現像液を 5 入れ、続く停止定着液槽には、それぞれ前記処方 皿で示される停止定着液および処方皿1ℓにつき 例示化合物(8)の0.5%水溶液0.5 mlを添加した停 止定着液を入れた。その他両方の現像機の安定液 槽には同一処方の処理液を入れ、それぞれの現像 10 機で白黒印画紙を多量に処理したところ、処方⑪ を用いた停止定着液は、印画紙と共に持ち込まれ る現像液中の炭酸ナトリウムの分解による炭酸ガ スの発生のため著しく起泡し、この泡が隣接する 現像液槽にまで侵入して印画紙の現像性能を悪化 15 させた。これに対し、例示化合物(8)を添加した停 止定着液には泡立ちが殆んど認められず、現像処 理を行なう上でなんらの支障も生じなかつた。 処方皿

20

20	水	8 0	0	$m\ell$
	亜硫酸ナトリウム	4	0	д
	1 -フエニルー3 -ピラゾリドン		0. 2	Я
	ハイドロキノン		5	д
25	炭酸ナトリウム (1水塩)	3	0	д
	臭化カリウム		0.0	1 <i>9</i>
	ベンツトリアゾール		0.01	9
20	水を加えて		1	l

なお、この時点で両現像機からそれぞれの停止 定着液の一部を採取し、試験例で示したと同様の 振盪測定法により起泡度を測定したところ、第4 表の如き結果を得た。

第 4 表

	振盪起泡後の時間(秒)				
停止定着液	1.0	3 0	T .		
	10	30	6 0		
処方(11)	泡高 14mm	泡高 1 1 mm	泡高 9 mm		
例示化合物(8)を添加した処方(II)	1 mm	O mm	_		

第4表からも明らかなように、本発明に係る例 示化合物(8)を添加した停止定着液の起泡度は、処 方IIIの停止定着液のそれに比較して、著しく小さ いことがわかる。

実施例 3

例示(2)の重合体 5 8 を メ タノ ール 3 5 0 ml に溶 かし、アセトン650mlを加えて得た溶液(A)を $25 ml/m^2 (200 mg/m^2)$ の割合で三酢酸セル ロースフイルム(I)の一方の面に塗布乾燥し、帯電 防止された三酢酸セルロースフイルム(II)を得た。 フイルム(I)の表面比抵抗は25℃、50%RHに おいて $10^{15}\Omega$ 以上であつた。これに対しフィル ム(II)の処理された面の表面比抵抗は同条件下で3 $\times 1.0^{85}\Omega$ であつた。

実施例 4

二酢酸セルロース29をアセトン600㎖収溶 かし、メタノール400㎡を加え、これに粒径 ·0.1~1 μの二酸化珪素粒子18を分散して得た 液(B)を、20ml/㎡の割合で三酢酸セルロースフ る三酢酸セルロースフィルム血を得た。次いで例 示(6)の重合体(合成例2で製造した重合体)19 をメタノール700㎖侭溶かし、アセトン300 $m\ell$ を加えて得た溶液(C)を20 $m\ell$ / m^2 (20mg/ m^2) の割合でフィルム(四の中間層の上に塗布乾燥して 25 帯電防止された三酢酸セルロースフイルム(M)を得 た。フイルム[V]の処理された面の表面比抵抗は実 施例 1と同条件で1×10¹¹ Ωであつた。これに 対しフィルム四の表面比抵抗は同条件下で1015 Ω以上であつた。

実施例 5

例示(8)の重合体(合成例3で製造した重合体) 3 タとレゾルシノール5 0 タをメタノール1000 $m\ell$ に溶かして得た溶液(D)を $15m\ell/m^2(8mg/m^2)$ の割合でポリエチレンテレフタレートフイルム(V) 35 の一方の面に塗布乾燥し、帯電防止されたポリエ チレンテレフタレートフイルム(VI)を得た。フイル ム(何)の処理された面の表面比抵抗は実施例3と同 条件下で $3 \times 1 \ 0^{10} \Omega$ であつた。これに対しフィ ルム(V)の表面比抵抗は同条件下で10¹⁵ Ω以上で 40 あつた。

実施例 6

アセトン 400 mlとメタノール600 mlの混合 液に粒径0.1~1μの二酸化珪素粒子0.1分を分

散して得た液(E)を実施例3における帯電防止され た三酢酸セルロースフイルム(11)の処理された面の 上に塗布乾燥して、表面を粗面化した密着性のない 帯電防止された三酢酸セルロースフイルム(伽を得 た。このフィルムの帯電防止性能は(II)と同様であ つた。

22

実施例 7

実施例4における溶液(C)にステアリル燐酸酸性 エステルトリエチルアミン塩0.18を加えて得た 溶液(F)を実施例4における溶液(C)の代りに中間層 を有する三酢酸セルロースフイルム畑の中間層の 上に塗布乾燥して滑り性の適切な帯電防止された 三酢酸セルロースフイルム伽を得た。このフイル ムの帯電防止性能はIV)と同様であった。

15 実施例 8

実施例 4 に おける 溶液(C)の代りに例示(6)の重 合体 0.5 8とポリー1ーピニルー3ーメチルイミ ダゾリウムパラトルオールスルホネート 1 8 とを メタノール700㎖に溶かし、アセトン300㎖ イルム(I)の一方の面に塗布乾燥し、中間層を有す 20 を加えて得た溶液(G)を、中間層を有する三酢酸セ ルロースフイルム回の中間層の上に塗布乾燥して 帯電防止された三酢酸セルロースフイルム(以)を得 た。フイルムのの処理された面の表面比抵抗は実 施例3と同条件下で3×10⁹であつた。これに対 し、ポリー1ービニルー3ーメチルイミダゾリウ ムパラトルオールスルホネート18のみをメタノ ール700mlに溶かし、アセトン300mlを加え て得た溶液印を、フイルム皿の中間層のトに途布 乾燥して得たフイルム(X)の処理された面の表面比 抵抗は同条件下で $1 \times 10^{14} \Omega$ であった。 *30*

実施例 9

実施例3、4、5、6、7および8における帯 (D)の帯電防止処理を行なわない面、フィルム(I)、 (V)および(X)の一方の面、ならびにフィルム(III)の中 間層を有しない面にそれぞれ常法に従つて下引処 理を施したのち高感度ハロゲン化銀写真乳剤を塗 布し乾燥して写真感光材料を製造した。

これらの写真感光材料を25℃、50%RHで 2 4 時間調湿し、同一空調条件下で未露光試料を 塩化ビニル製丸棒で摩擦後、通常の現像処理を行 ないスタチックマークの発生状況を観察した。

その結果、帯電防止処理を施さないフイルム(I)、 (II)、(V)および(X)を基材とした写真感光材料には、

いずれもマスチックマークの発生が極めて多く認められたのに対し、帯電防止処理を施したフイルム(II)、(VI)、(VI)、(VII)、(MI)、(MI)を基材とした写真感光材料にはいずれもスタチックマークの発生は認められなかつた。

なお、それぞれの写真感光材料を現像する際に窒素ガス攪拌方式の現像槽を具備した自動現像機を使用したところ、フイルム(I)、(II)、(V)および(X)を基材とした写真感光材料を処理した時には現像槽中の現像液が泡立ち槽から液が溢流する支障を生じたが、フイルム(II)、(V)、(VI)、(M)、(M)、(M)および(X)を基材とした写真感光材料を処理した時には、現像液はほとんど泡立たず、泡による支障を生じなかつたのみならず、液面に滓が浮くこともなかつた。また、それぞれの感光材料の写真特性はいずれも同一であり、帯電防止処理に用いた重合体の

写真性能に及ぼす悪影響は認められなかつた。 実施例 10

ポリエチレンテレフタレートフイルム(V)の両面を常法により下引し、さらにその各々の面にハロケン化銀写真乳剤を塗布し、さらに保護のためのゼラチン液を塗布し、乾燥して両面に感光層を有する写真感光材料(X)を得た。次いで例示(12)の重合体(合成例5で製造した重合体)1.5分を1000元ℓのメタノールに溶かして得た溶液(J)を写真感光材料(X)の両面に12元ℓ/㎡(18元/㎡)の割合で塗布乾燥して、両面を帯電防止した写真感光材料(X)及び(X)を使用してそれぞれX線撮影を行ない、次いで現像してスタチックマークの発生を観察したところ、(X)にはスタチックマークの発生を観察したところ、(X)にはスタチックマークの発生を観察したところ、(X)にはスタチックマークの発生は認められなかつた。